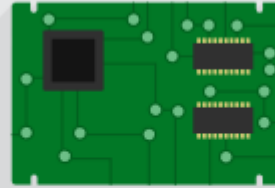


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



Digital Electronics

فرادرس

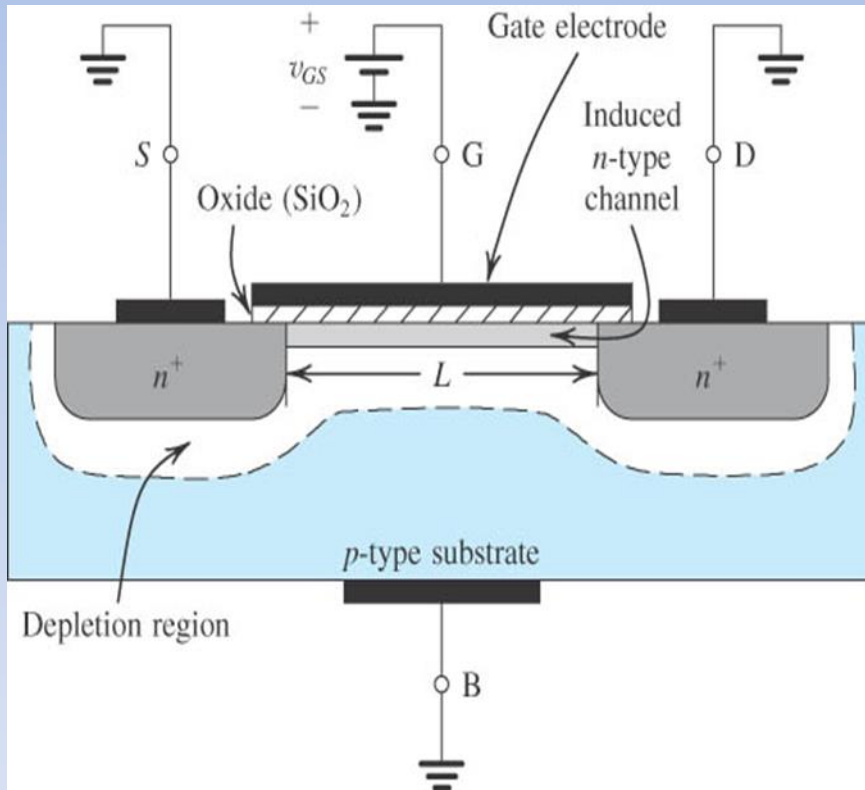
الکترونیک دیجیتال

کارشناسی سخت افزار ۲

جلسه سوم مجازی

مهدیه نیری

ایجاد کانال برای عبور جریان



ایجاد کانال برای عبور جریان

- در شکل سورس زمین شده است و منبع V_{gs} گیت را نسبت به سورس مثبت کرده است. ولتاژ مثبت گیت سبب می شود تعدادی الکترون جذب زیر لایه پایین گیت شده ، حفره ها را به سمت پایین رانده و بار منفی ساکن ایجاد نمایند. در سطح زیر لایه و زیر ناحیه گیت یک کانال نوع n ایجاد می شود. ولتاژ مثبت گیت الکترونها را از درین و سورس به این ناحیه زیر گیت کشانده و باعث ایجاد کانال n می شود که نواحی سورس و درین را به هم وصل می کند .

ایجاد کانال برای عبور جریان

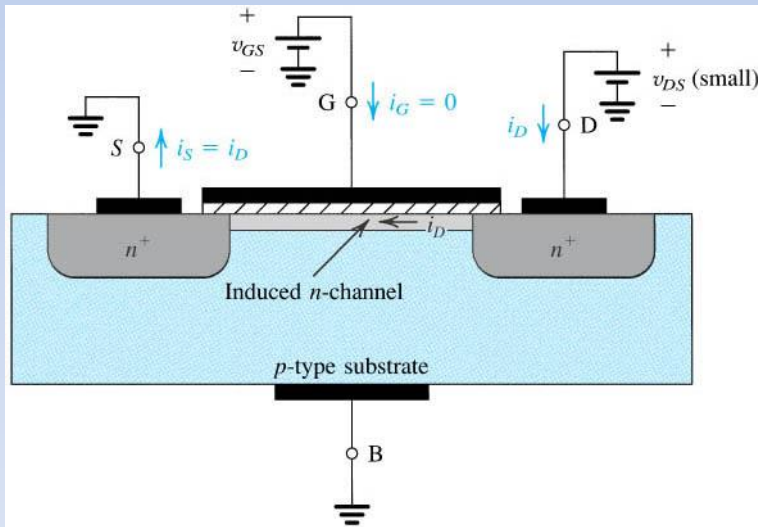
- MOSFET ساخته شده در شکل از نوع کانال n است و به آن nmos می گویند.
- اگر ولتاژی بین سورس و درین اعمال شود، الکترونهاى آزاد جریانی در این کانال ایجاد می کنند.
- توجه کنید که nmos در زیر لایه نوع p به وجود می آید و به همین خاطر این کانال ، القایی لایه وارون شده نامیده می شود.
- حداقل ولتاژ V_{gs} لازم برای انباشتن تعداد کافی الکترون در کانال ، ولتاژ آستانه نام دارد و با V_t نشان داده می شود و برای nmos های مختلف معمولاً بین ۱ تا ۳ ولت است.

ایجاد کانال برای عبور جریان

- گیت و بدنه MOSFET یک خازن می سازند که لایه اکسید ، دی الکتریک آن است.
- بار مثبت روی الکتروود گیت و بار منفی در صفحه پایینی با الکترونهاى موجود در کانال القایی شکل می گیرد. در نتیجه یک میدان الکتریکی در جهت عمودی به وجود می آید. این میدان، مقدار بار کانال ، رسانایی کانال و در نتیجه جریان گذرنده از کانال هنگام اعمال ولتاژ v_{ds} را کنترل می کند.

اعمال ولتاژ V_{ds} کم

- شکل را در نظر بگیرید که ولتاژ بین سورس و درین اعمال شده است. ابتدا ولتاژی کم مثلا $0/1$ یا $0/2$ ولت بین درین و سورس اعمال می کنیم. ولتاژ V_{ds} سبب می شود که جریانی از الکترونهاى آزاد از سورس به طرف درین ایجاد شود. (سورس یعنی منبع و درین یعنی مصرف کننده)



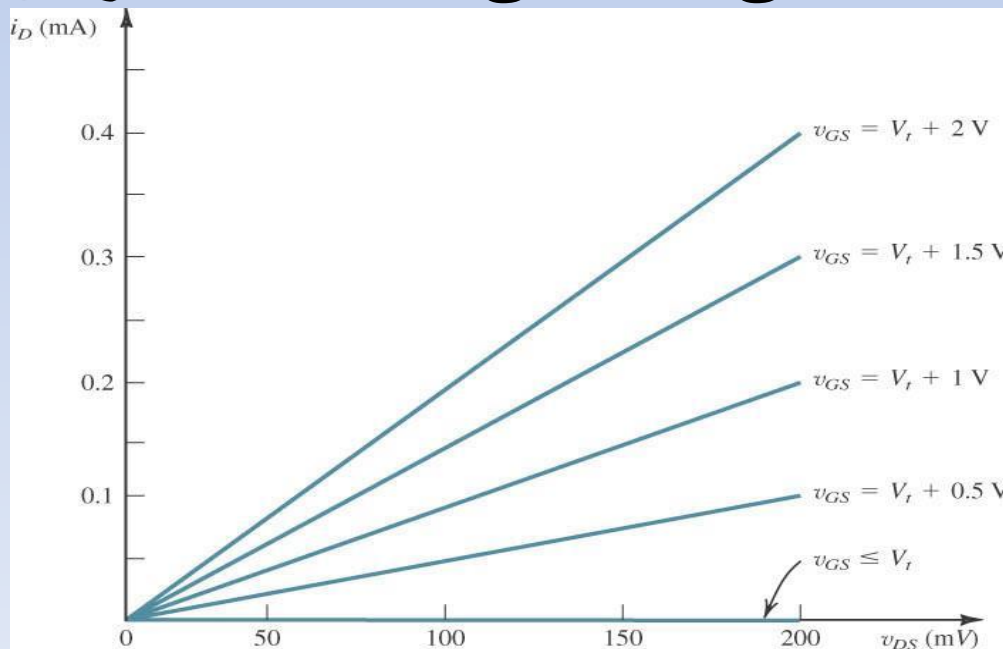
شکل : ترانزیستور nmos
با v_{ds} و $v_{gs} > v_t$ اندک

اعمال ولتاژ V_{ds} کم

- این ترانزیستور مانند مقاومتی عمل می کند که مقدار رسانایی آن متناسب با $v_{gs}-v_t$ است. مقدار I_d به چگالی الکترونهاى آزاد بستگی دارد و این چگالی به V_{gs} بستگی دارد. به ازای $v_{gs}=v_t$ مقدار I_d ناچیز است. وقتی v_{gs} از v_t بیشتر شود، الکترونهاى بیشتری جذب کانال می شود ، عمق کانال افزایش ، که نتیجه آن افزایش رسانایی و کاهش مقاومت آن است. به این معنی که رسانایی کانال متناسب با $v_{gs}-v_t$ (ولتاژ اضافه گیت) می باشد.

رابطه جریان و ولتاژ

- مطابق شکل جریان I_d متناسب با $v_{gs} - v_t$ و V_{ds} است. شکل نمودار تغییرات i_d بر حسب V_{ds} به ازای مقادیر مختلف V_{gs} است. این منحنی نشان می دهد که MOSFET به صورت یک مقاومت خطی عمل می کند، که مقدار آن را V_{gs} است.



رابطه جریان و ولتاژ

- به ازای $v_{gs} \leq V_t$ مقدار این مقاومت بی نهایت است و اگر V_{gs} از V_t بیشتر شود، مقدار این مقاومت کاهش می یابد (به علت عریض تر شدن کانال) تاثیر مقدار V_{ds} اندک است. بیشتر کردن V_{gs} از مقدار V_t عمق کانال را افزایش می دهد و به این لحاظ به این نوع $nmos$ افزایشی گفته می شود. جریان پایانه های سورس و درین با یکدیگر برابر است و جریان پایانه گیت صفر است.